

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 981 159 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
23.02.2000 Patentblatt 2000/08

(21) Anmeldenummer: 98115476.8

(22) Anmeldetag: 18.08.1998

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: H01L 23/10, H01L 21/50,  
B23K 35/30, B23K 35/26,  
B23K 35/02

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:  
Siemens Building Technologies AG  
8708 Männedorf (CH)

(72) Erfinder: Wälti, Marc  
8604 Kindhausen-Volketswil (CH)

(74) Vertreter: Dittrich, Horst, Dr.  
Siemens Building Technologies AG,  
Cerberus Division  
8708 Männedorf (CH)

(54) Verfahren zur Herstellung einer Mikroverbindung, mikroelektronisches System sowie nach dem Verfahren hergestellter Infrarotdetektor und dessen Verwendung

(57) Eine Mikroverbindung zwischen zwei Fügeteilen (1, 8) wird durch kontrolliertes Diffusionsschweißen mit Phasenbildung hergestellt. Dabei wird auf die Fügeteile (1, 8) eine niedrig- und eine hochschmelzende Komponente aufgebracht und die Fügeteile werden in Kontakt gebracht. Anschliessend wird die Temperatur auf einen Wert zwischen den Schmelzpunkten der beiden Komponenten erhöht, wobei eine fest-flüssig Interdiffusion stattfindet. Die Mikroverbindung wird durch isotherme Erstarrung hergestellt, wobei eine neue Komponente gebildet wird, deren Schmelzpunkt über der Prozesstemperatur, aber unter dem Schmelzpunkt der hochschmelzenden Komponente liegt. Als hochschmelzende Komponente wird Gold und als niedrigschmelzende Komponente Indium oder Zinn verwendet.

Ein nach dem Verfahren hergestellter Infrarotdetektor besteht aus einem Substrat (1) mit einem Infrarotsensor (3) und aus einem vor diesem angeordneten, mit dem Substrat (1) verbundenen, infrarotdurchlässigen Fenster (8), wobei zwischen dem Infrarotsensor (3) und dem Fenster (8) ein Hohlraum mit einem Vakuum gebildet ist. Die Verbindung zwischen dem Substrat (1) und dem Fenster (8) ist eine durch isotherme Erstarrung hergestellte Mikroverbindung, und die hochschmelzende Komponente dieser Mikroverbindung dient als Abstandhalter (7) zwischen dem Substrat (1) und dem Fenster (8).

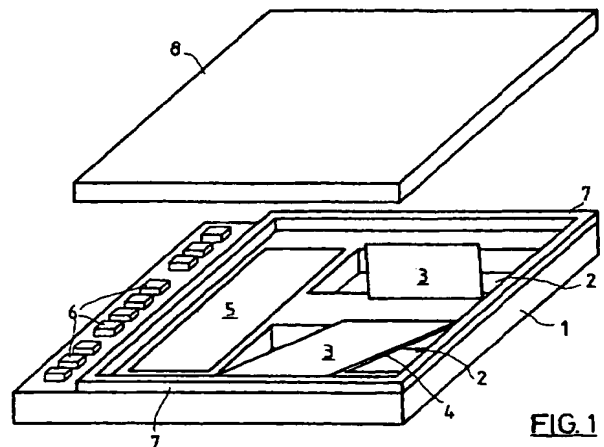


FIG. 1

EP 0 981 159 A1



Substrat und Chip so eingestellt werden, dass für eine Unterfüllung optimale Voraussetzungen geschaffen werden können.

[0013] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen mikroelektronischen Systems ist dadurch gekennzeichnet, dass das eine Füge teil durch einen Chip und das andere Füge teil durch einen Flip Chip gebildet ist, wobei auf dem Flip Chip Goldanschlüsse aufgewachsen und auf dem Chip den Goldanschlüssen zugeordnete, mit Indium oder Zinn beschichtete Kontaktstellen vorgesehen sind.

[0014] Durch die flussmittelfreie isotherme Erstarrung können nun auch Flip Chip auf Chip (FCOC = Flip Chip on Chip) Verbindungen aufgebaut und beispielsweise in Hörgeräten eingesetzt werden. Bei diesen Verbindungen fällt der Draht Bonding Prozess weg und die Chips brauchen nicht mehr zusammengeklebt zu werden. Da die aktiven Seiten der Chips gegeneinander gerichtet sind, sind diese gegen mechanische Einwirkungen weitgehend geschützt. Ausserdem werden durch die FCOC-Technologie die Signalwege deutlich kürzer, was höhere Signalfrequenzen ermöglicht, und es können durch diesen Aufbau sehr hohe Packungsdichten erreicht werden.

[0015] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen mikroelektrischen Systems ist dadurch gekennzeichnet, dass das eine Füge teil durch einen Chip und das andere durch einen Leadframe gebildet ist, wobei auf dem Chip Goldanschlüsse aufgewachsen und auf dem Leadframe mit Indium oder Zinn beschichtete Kontaktstellen vorgesehen und die elektrischen Anschlüsse direkt auf die Goldanschlüsse gebondet sind.

[0016] Die Erfindung betrifft weiter einen nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Infrarotdetektor, welcher aus einem Substrat mit einem Infrarotsensor und aus einem vor diesem angeordneten, mit dem Substrat verbundenen, infrarotdurchlässigen Fenster besteht, wobei zwischen dem Infrarotsensor und dem Fenster ein Hohlraum mit einem Vakuum gebildet ist.

[0017] Der erfindungsgemässe Infrarotdetektor ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen dem Substrat und dem Fenster eine durch isotherme Erstarrung hergestellte Mikroverbindung ist, und dass die hochschmelzende Komponente dieser Mikroverbindung als Abstandhalter zwischen dem Substrat und dem Fenster dient.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Infrarotdetektors ist dadurch gekennzeichnet, dass der Infrarotsensor durch eine Mehrzahl von Einzelsensoren gebildet ist, von denen jeder eine Thermosäule mit einer Anzahl von in Serie geschalteten Thermoelementen aufweist.

[0019] Die Erfindung betrifft weiter eine Verwendung des genannten Infrarotsensors zur Erzeugung von Wärmebildern eines überwachten Raumes zum Zweck der Detektion und/oder Zählung von in diesem Raum anwe-

senden oder vorhandenen Personen beziehungsweise anderen Wärmequellen.

[0020] Der erfindungsgemässe Infrarotdetektor eignet sich somit beispielsweise für das sogenannte Präsenz-Monitoring (Detektion der Anwesenheit und der Anzahl von Personen in einem Raum), für Hot-Spot-Detektion in Frachträumen und Lagerhallen, für die Detektion von Waldbränden, für Bewegungsrichtungsdetektion, und so weiter.

[0021] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels und der Zeichnungen näher erläutert; es zeigt:

- Fig. 1 eine schematische Perspektivdarstellung eines erfindungsgemässen Infrarotdetektors,
- Fig. 2 einen schematischen Querschnitt durch den Infrarotdetektor von Fig. 1; und
- Fig. 3 eine Detailvariante von Fig. 2.

[0022] Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Infrarotdetektor besteht aus einem Substrat 1 aus Silizium mit zwei an seiner Vorderseite, das ist in den Figuren oben, herausgeätzten Kavitäten 2, die je von einer mikrobearbeiteten Brücke 4 überspannt sind. Mikrobearbeitet (micromachined) bezeichnet eine Formgebung oder Formveränderung in mikroskopischem Massstab, z.B. eine Ätzung entlang von Gitterebenen. Auf den Brücken 4 ist ein durch ein Array von Einzelsensoren gebildeter Infrarotsensor 3 angeordnet. In Fig. 1 sind zwei Arrays angedeutet, die je durch eine Thermosäule aus in Serie geschalteten Thermoelementen gebildet sind. Die kalten Punkte dieser Thermosäulen liegen aussen am Rand der jeweiligen Kavität 2 auf dem Substrat 1 und die heissen Punkte liegen in der Mitte der Brücken 4.

[0023] Bei der in Fig. 3 dargestellten Variante ist eine an der Rückseite des Substrats 1 herausgeätzte Kavität 2 vorgesehen, die nach oben von einer als Träger des Infrarotsensors 3 dienenden Membran 4' abgeschlossen ist.

[0024] Seitlich neben den Kavitäten 2 ist auf dem Substrat die elektronische Schaltung 5 des Infrarotdetektors schematisch dargestellt, von der nicht eingezeichnete Verbindungen zu seitlich auf das Substrat aufgewachsenen Goldanschlüssen 6 (bumps) geführt sind. Die Kavitäten 2 mit dem Infrarotsensor 3 und die Schaltung 5 sind von einem Abstandhalter 7 aus Gold umgeben, wobei das Gold als hochschmelzende Komponente einer durch isotherme Erstarrung herzustellenden Mikroverbindung zwischen dem Substrat 1 und einem den Infrarotsensor 3 und die Schaltung 5 abdeckenden Infrarotfenster oder Infrarotfilter 8 vorgesehen ist. Die niedrigschmelzende Komponente dieser Mikroverbindung ist durch Indium oder Zinn gebildet.

[0025] Bei der isothermen Erstarrung werden eine niedrig- und eine hochschmelzende Komponente auf die Fügepartner aufgebracht, dann werden diese in Kontakt gebracht und die Temperatur wird auf einen

Wert oberhalb des Schmelzpunkts der niedrighschmelzenden Komponente erhöht. Darauf findet ein fest-flüssig Interdiffusion statt (SLID - solid liquid interdiffusion), in deren Folge sich hochschmelzende Komponenten (intermetallische Phasen) bilden. Die Verbindung erstarrt isotherm.

**[0026]** Zwischen dem Infrarotfenster 8 und dem Infrarotsensor 3 ist ein Hohlraum mit einem Vakuum gebildet. Der goldene Abstandshalter 7 ist auf das Silizium-Substrat 1 aufgewachsen und das Indium oder Zinn ist aufentsprechende Stellen des Infrarotfensters 8 als dünner Film aufgebracht, der von einer dünnen Goldschicht gefolgt ist. Die Höhe des Hohlraums ist über die Höhe des Abstandshalters 7 einstellbar. Unterhalb des Goldes des Abstandshalters 7 ist eine als Diffusionsbarriere dienende Schicht aus Titanwolfram angeordnet. Unter dem Indium oder Zinn sind zwei Schichten, eine Adhäsionsschicht und eine Benetzungsschicht, vorgesehen. Die Adhäsionsschicht besteht aus Chrom, Titan oder Chromnickel und die Benetzungsschicht besteht aus Kupfer oder Nickel.

**[0027]** Für andere Anwendungen kann die Versiegelung des Hohlraums lokal unterbrochen sein, oder es können mehrere, hermetisch getrennte Hohlräume vorliegen. Mit derselben Technik können auch Leitungen und Kanäle implementiert werden, so dass zum Beispiel ein Messmedium selektiv zu einer Sensoreinheit geführt werden kann. Die Auswerteschaltung ist in diesem Fall monolithisch integriert und von der Sensoreinheit hermetisch getrennt. In den Kanälen können sich mikromechanische Ventile befinden, und die Abstandshalter können als passive Ausrichthilfen für eingelegte optische Komponenten verwendet werden. Mit dieser Verpackungsmethode können Strömungssensoren, optische Systeme, chemische oder biologische Sensoren verarbeitet werden.

**[0028]** Der Infrarotsensor 3 ist eine Thermosäule aus 20 bis 200 in Serie geschalteten Thermoelementen aus Poly-Silizium und Aluminium. Die Thermosäule ist auf der wenige Mikrometer dicken, thermisch isolierenden Membran 4 (Fig. 3) aufgebaut, die aus Siliziumoxid und Silizium-Oxynitrid besteht, welche auf einem gewöhnlichen Siliziumchip abgeschieden werden. Anschließend wird das Silizium von der Rückseite her mit Kalilauge weggeätzt, bis nur die Oxid- und die Oxynitridschicht übrig bleiben, wobei die letztere sehr robust ist und eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Bei vorderseitiger Ätzung (Fig. 1, 2) wird ein anderes Ätzmittel verwendet. Die Abmessungen eines einzelnen Thermosäulen-Sensors betragen beispielsweise 0.25 mal 0.25 mm.

**[0029]** Zur Erzeugung eines Wärmebildes benötigt man ein sequentiell angesteuertes, zweidimensionales Array solcher Thermosäulen-Sensoren, von denen jeder ein Bildelement (Pixel) darstellt. Zur Trennung der einzelnen Pixel voneinander ist die die Thermosäule tragende Membran mit einem Gitter von senkrecht zueinander stehenden Goldlinien von etwa 25 Mikrome-

ter Höhe überzogen. Die Goldlinien, die durch Elektroformieren abgeschieden sind, führen die Wärme von der Membran zum Siliziumsubstrat 1, wodurch eine mechanische Versteifung der Membran bewirkt wird.

**[0030]** Die elektronische Schaltung 5 enthält unter anderem eine Verstärkungsstufe zur Verstärkung der an den Anschlüssen der Thermosäule entstehenden sehr geringen Spannung in der Größenordnung von etwa 0.1 Mikrovolt. Um ein Wärmebild zu gewinnen und dieses auf einem Bildschirm darzustellen, muss der Verstärker das Array von Sensoren sequentiell ansteuern, was mit einer sogenannten Time-Domain Multiplexschaltung erfolgt. Die Signale werden schliesslich auf dem Bildschirm zu einem farbigen Wärmebild zusammengesetzt. Ab einer gewissen Mindestanzahl von etwa 28 mal 28 Pixeln wird es möglich, Objekte wie Tiere und Menschen voneinander zu unterscheiden und auch die Bewegungsrichtung der Objekte zu ermitteln.

**[0031]** Neben dieser Anwendung als Einbruchmelder bestehen noch zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten für einen Sensor der beschriebenen Art. So beispielsweise als Flammen- und Waldflammsensor, als Detektor für Hot-spots in Lagerhallen oder in Frachträumen von Schiffen oder Flugzeugen, zur Bewegungsrichtungsdetektion (Tracking) und damit verbunden zur Steuerung von Barrieren oder Türen, so dass diese nur aufgehen, wenn sich eine Person aufsie zu bewegt, zum Präsenz-Monitoring, zur Personenzählung, und so weiter.

**[0032]** Präsenz-Monitoring und Personenzählung können wiederum zur Steuerung verschiedenster Prozesse eingesetzt werden. So kann beispielsweise Präsenz-Monitoring dazu verwendet werden, automatisch zu prüfen, ob der Beifahrersitz eines Autos besetzt ist und ob durch einen Erwachsenen oder ein Kind, so dass bei einer Kollision eine unerwünschte Auslösung des Airbags verhindert werden kann. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung in Abhängigkeit von der Anwesenheit einer Person in einem Raum. Personenzählung kann beispielsweise zur Steuerung der Belüftung und/oder Klimatisierung von Räumen verwendet werden.

**[0033]** Die in Zusammenhang mit einem Infrarotdetektor beschriebene, durch isotherme Erstarrung hergestellte Mikroverbindung eignet sich aber nicht nur für das beschriebene sogenannte housing sondern noch für andere Verpackungsarten, von denen insbesondere die folgenden zu nennen sind:

- Waferbonding mit dünnen Filmen: Mit diesem Verfahren können Sandwiches aus zwei oder mehr Wafern realisiert werden. Bei einem Aufbau aus beispielsweise drei Wafern ist der mittlere Wafer prozessiert und hat auf einer Seite ein Goldstruktur. Auf der anderen Seite ist eine dünne Goldschicht aufgebracht, die gleichzeitig auch als Maske für micromachining gebraucht werden kann. Dann werden auf beiden Seiten durch isotherme Erstarr-

rung Wafer fixiert. Der strukturierte Wafer hat dadurch auf beiden Seiten Kavitäten, die auf der einen Seite durch die Goldstruktur und auf der anderen Seite durch micromaching gebildet sind.

- Flip Chip: Ein konventioneller Flip Chip bildet das eine Füge teil, welches mit dem durch ein Substrat gebildeten anderen Füge teil durch isotherme Erstarrung verbunden wird. Zu diesem Zweck werden auf dem Flip Chip Goldanschlüsse aufgewachsen, die mit Indium-beschichteten Kontaktpolstern auf dem Substrat verbunden werden. Die weichen Goldanschlüsse dienen als Puffer für thermomechanische Spannungen, wie sie bei unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Chip und Substrat auftreten. Über die Höhe der Goldanschlüsse wird der Abstand zwischen Substrat und Chip eingestellt. Da das System ohne Flussmittel arbeitet, liegen auch ohne Waschen keine störenden Rückstände unter dem Chip vor.

[0034] Die Verbindung wird bei Temperaturen hergestellt, wie sie auch beim Löten verwendet werden. Im Unterschied zum Löten ist aber die Temperaturbeständigkeit der isotherm erstarrten Verbindung deutlich höher, so dass nachfolgende Aufbauschritte ohne Sonderlote vorgenommen werden können.

- Flip Chip on Chip (FCOC): Chip on Chip (COC) wird heute bereits bei Hörgeräten verwendet. Durch die flussmittelfreie isotherme Erstarrung Gold/Indium oder Zinn können nun auch Flip Chip auf Chip aufgebaut werden, wodurch der Draht Bonding Prozess wegfällt und die Chips nicht zusammengeklebt werden müssen. Die aktiven Seiten der Chips werden gegeneinander gerichtet, so dass sie gegen mechanische Einwirkungen geschützt sind. Durch die FCOC-Technologie werden die Signalwege deutlich kürzer, was höhere Signalfrequenzen ermöglicht. Ausserdem können durch diesen Aufbau sehr hohe Packungsdichten erreicht werden.
- Lead on Chip (LOC) und Tape Automated Bonding (TAB): Lead on Chip ist eine Verpackungsmethode, bei welcher der Leadframe, das ist ein plattenartiger Träger mit Anschlussdrähten, direkt auf den Chip geklebt und dann mit Draht Bonding verdrahtet wird, wobei Standard-Leadframes von normaler Dicke verwendet werden. Beim TAB werden wesentlich dünnere Leadframes verwendet, die über Thermokompressions-Bonding elektrisch kontaktiert werden. Diese Leadframes sind aber so dünn, um sie mit einer üblichen SMD (Surface Mounted Device) Einrichtung verarbeiten zu können.

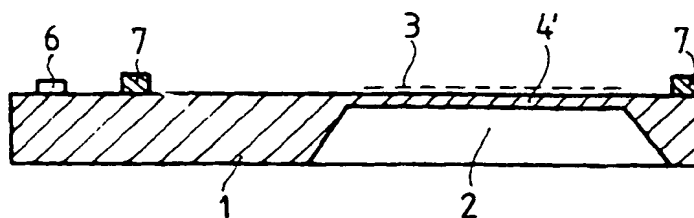
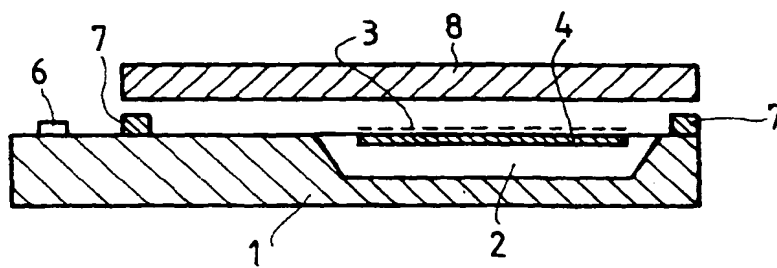
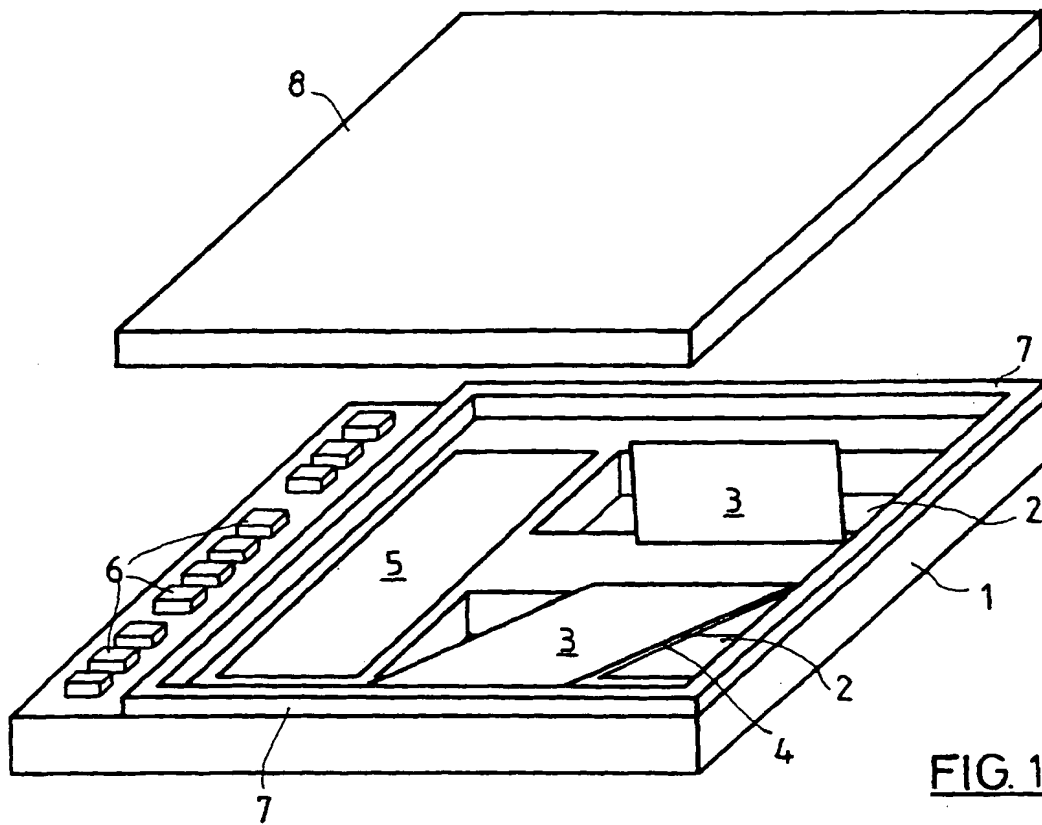
[0035] Mit Hilfe der isothermen Erstarrung ist es mög-

lich, Leadframes von normaler Dicke in einer TAB-ähnlichen Weise zu verarbeiten. Dabei werden die elektrischen Anschlüsse direkt auf die Goldanschlüsse gebondet. Für den in den Figuren dargestellten Infrarot-detektor mit der Thermosäule wird zusätzlich der Lead-frame auf dem Goldabstandshalter 7 fixiert und das Infrarotfenster 8 wird mit isothermer Erstarrung auf den Leadframe gebondet. Dadurch entsteht zwischen Chip (Substrat 1 plus Infrarotsensor 3) und Infrarotfenster 8 ein grösserer Abstand, was die Empfindlichkeit des Sensors deutlich erhöht. Das System wird anschliessend mit Epoxy vergossen und kann dann in normaler SMD-Technologie verarbeitet werden.

## 15 Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Mikroverbindung zwischen zwei Füge teilen (1, 8) durch kontrolliertes Diffusionsschweissen mit Phasenbildung, bei welchem auf die Füge teile (1, 8) eine niedrig- und eine hochschmelzende Komponente aufgebracht wird, die Füge teile in Kontakt gebracht werden und anschliessend die Temperatur auf einen Wert zwischen den Schmelzpunkten der beiden Komponenten erhöht wird, wobei eine fest-flüssig Interdiffusion stattfindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroverbindung durch isotherme Erstarrung hergestellt wird, wobei eine neue Komponente gebildet wird, deren Schmelzpunkt über der Prozesstemperatur, aber unter dem Schmelzpunkt der hochschmelzenden Komponente liegt, und dass als hochschmelzende Komponente Gold und als niedrigschmelzende Komponente Indium oder Zinn verwendet wird.
2. Mikroelektronisches System mit zwei Füge teilen (1, 8) und einer Mikroverbindung die unter Verwendung einer niedrig- und einer hochschmelzenden Komponente durch kontrolliertes Diffusionsschweissen mit Phasenbildung hergestellt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikroverbindung durch isotherme Erstarrung hergestellt und die hochschmelzende Komponente durch Gold und die niedrigschmelzende Komponente durch Indium oder Zinn gebildet ist.
3. Mikroelektronisches System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Füge teile (1, 8) durch zwei Substrate gebildet sind und zwischen diesen ein nach aussen luftdicht abgeschlossener Hohlraum (2) zur Aufnahme einer elektronischen und/oder optischen und/oder mechanischen Komponente (3) ausgebildet ist, und dass auf das eine Substrat (1) ein Abstandshalter (7) aus Gold aufgewachsen und auf das andere Substrat (8) ein dünner Film von Indium oder Zinn, gefolgt von einer dünnen Goldschicht, aufgebracht ist.

4. Mikroelektronisches System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Füge­teile durch ein Substrat und einen Flip Chip gebildet sind, wobei auf dem Flip Chip Goldanschlüsse aufgewachsen und auf Substrat den Goldanschlüssen zugeordnete, mit Indium oder Zinn beschichtete Kontaktpolster vorgesehen sind. 5
  
5. Mikroelektronisches System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Füge­teil durch einen Chip und das andere Füge­teil durch einen Flip Chip gebildet ist, wobei auf dem Flip Chip Goldanschlüsse aufgewachsen und auf dem Chip den Goldanschlüssen zugeordnete, mit Indium oder Zinn beschichtete Kontaktstellen vorgesehen sind. 10 15
  
6. Mikroelektronisches System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Füge­teil durch einen Chip und das andere durch einen Leadframe gebildet ist, wobei auf dem Chip Goldanschlüsse aufgewachsen und auf dem Leadframe mit Indium oder Zinn beschichtete Kontaktstellen vorgesehen und die elektrischen Anschlüsse direkt auf die Goldanschlüsse gebondet sind. 20 25
  
7. Nach dem Verfahren gemäss Anspruch 1 herge­stellter Infrarotdetektor, welcher aus einem Substrat (1) mit einem Infrarotsensor (3) und aus einem vor diesem angeordneten, mit dem Substrat (1) verbundenen, infrarotdurchlässigen Fenster (8) besteht, wobei zwischen dem Infrarotsensor (3) und dem Fenster (8) ein Hohlraum mit einem Vakuum gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen dem Substrat (1) und dem Fenster (8) eine durch isotherme Erstarrung hergestellte Mikroverbindung ist, und dass die hochschmelzende Komponente dieser Mikroverbindung als Abstandhalter (7) zwischen dem Substrat (1) und dem Fenster (8) dient. 30 35 40
  
8. Infrarotdetektor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Infrarotsensor (3) durch eine Mehrzahl von Einzelsensoren gebildet ist, von denen jeder eine Thermosäule mit einer Anzahl von in Serie geschalteten Thermo­elementen aufweist. 45
  
9. Infrarotdetektor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Thermosäulen je auf einer isolierenden und über eine im Substrat (1) vorgesehene Kavität (2) gespannten Membran (4, 4') aufgebaut sind, und dass die kalten Punkte der Thermosäulen an den Rand der Kavität (2) und die heissen Punkte auf die Mitte der Membran (4, 4') geführt sind. 50 55
  
10. Infrarotdetektor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass jede Thermosäule aus 20 bis 200 Thermo­elementen besteht, deren einer Draht aus Poly-Silizium und deren anderer Draht aus Aluminium besteht.
  
11. Verwendung des Infrarotdetektors gemäss einem der Ansprüche 8 bis 10 zur Erzeugung von Wärme­bildern eines zu überwachenden Raumes zum Zweck der Detektion und/oder Zählung von in diesem Raum anwesenden oder vorhandenen Personen beziehungsweise anderen Wärmequellen.





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 11 5476

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	WO 96 19314 A (SIEMENS AG ;HUEBNER HOLGER (DE)) 27. Juni 1996	1,2	H01L23/10 H01L21/50 B23K35/30 B23K35/26 B23K35/02
Y	* Seite 1, Zeile 6 - Zeile 14 * * Seite 2, Zeile 16 - Zeile 31 * * Seite 3, Zeile 1 - Zeile 14 * * Seite 4, Zeile 21 - Zeile 30 * * Zusammenfassung; Ansprüche; Abbildungen *	4-7	
Y	--- US 4 895 291 A (OZIMEK EDWARD J ET AL) 23. Januar 1990	4-6	
A	* Spalte 2, Zeile 3 - Zeile 19 * * Spalte 2, Zeile 23 - Zeile 44 * * Zusammenfassung; Ansprüche; Abbildungen *	1-3,7-11	
Y	--- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 084 (E-169), 7. April 1983 & JP 58 012479 A (HITACHI SEISAKUSHO KK), 24. Januar 1983	7	
A	* Zusammenfassung *	8-11	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
X	DE 195 32 251 A (DAIMLER BENZ AG) 6. März 1997 * Seite 2, Zeile 31 - Zeile 35 * * Seite 2, Zeile 64 - Seite 3, Zeile 8 * * Seite 3, Zeile 52 - Zeile 64 * * Seite 6, Zeile 30 - Zeile 34 * * Seite 9, Zeile 60 - Seite 10, Zeile 3 * * Zusammenfassung; Ansprüche; Abbildung 3 *	1,2	H01L B23K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>18. Februar 1999</b>	Prüfer <b>Haegeman, M</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.02 (P04C03)





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 98 11 5476

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	US 4 750 665 A (FALANGA RICHARD J) 14. Juni 1988 * Spalte 3, Zeile 42 - Zeile 48 * * Spalte 5, Zeile 37 - Zeile 41 * * Spalte 5, Zeile 57 - Zeile 63 * * Spalte 6, Zeile 3 - Zeile 9 * * Zusammenfassung; Ansprüche; Abbildungen * -----	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 18. Februar 1999	Prüfer Haegeman, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 5476

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

18-02-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9619314 A	27-06-1996	KEINE	
US 4895291 A	23-01-1990	EP 0424513 A	02-05-1991
		JP 3506100 T	26-12-1991
		WO 9013913 A	15-11-1990
DE 19532251 A	06-03-1997	KEINE	
US 4750665 A	14-06-1988	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82